(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



| 1850| | 1000| | 1000| | 1000| | 1000| | 1000| | 1000| | 1000| | 1000| | 1000| | 1000| | 1000| | 1000| | 1000|

(43) 国際公開日 2005 年1 月13 日 (13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/004213 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/205, 33/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/008351

(22) 国際出願日:

2004年6月15日(15.06,2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-189457 2003 年7 月1 日 (01.07.2003) J

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立 行政法人科学技術振興機構 (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒3320012 埼玉県 川口市本町四丁目 1 番 8 号 Saitama (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 角谷 正友 (SUMIYA, Masatomo) [JP/JP]; 〒4328002 静岡県浜松

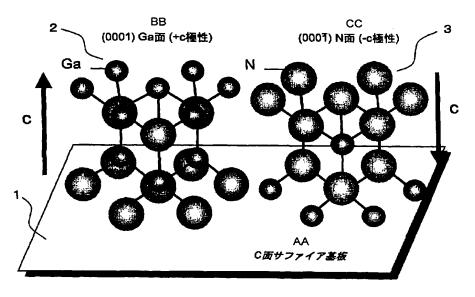
市富塚町278番地1 Parkwood KI-1A Shizuoka (JP). 福家 俊郎 (FUKE, Shunro) [JP/JP]; 〒4328021 静岡県浜松市佐鳴台三丁目40番8号 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 清水守 (SHIMIZU, Mamoru); 〒1010053 東京都千代田区神田美土代町7番地10大園ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR GROWING THIN NITRIDE FILM ONTO SUBSTRATE AND THIN NITRIDE FILM DEVICE

(54) 発明の名称: 基板上への窒化物薄膜の成長方法及び窒化物薄膜装置



AA...C FACE SAPPHIRE SUBSTRATE BB...Ga FACE (+c POLARITY) CC...N FACE (-c POLARITY)

(57) Abstract: A method for growing a thin nitride film onto a substrate, wherein a Ga face (2) for growing in +c face on a c face sapphire (Al_2O_3) substrate (1) and a N face (3) for growing in -c face on the c face sapphire (Al_2O_3) substrate are formed; and a thin nitride film device prepared by using the method. The method allows the direction of the polarity of a thin nitride film to be controlled in a low temperature process.

WO 2005/004213 A1

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, 添付公開書類: KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, ― 国際調査報 CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。